# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Masanori AMANO, et al.

Serial Number: Not Yet Assigned

Filed: January 29, 2004 Customer No.: 38834

For: LAYER FORMING RELIEF

# **CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119**

Commissioner for Patents P. O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

January 29, 2004

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

# Japanese Appln. No. 2003-028614, filed on February 5, 2003

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 50-2866.

Respectfully submitted,

WESTERMAN, HATTORI, DANIELS & ADRIAN, LLP

Atty. Docket No.: 032111

1250 Connecticut Ave, N.W., Suite 700

Washington, D.C. 20036

Tel: (202) 822-1100 Fax: (202) 822-1111

SGA/II

Stephen G. Adrian Reg. No. 32,878



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 2月 5日

出 願 番 号

特願2003-028614

Application Number: [ST. 10/C]:

[ J P 2 0 0 3 - 0 2 8 6 1 4 ]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社コムラテック

2003年11月17日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

K0T14-1

【提出日】

平成15年 2月 5日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05B 33/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府東大阪市高井田3番3号 株式会社コムラテック

内

【氏名】

天野 正典

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府東大阪市高井田3番3号 株式会社コムラテック

内

【氏名】

西山 聡

【特許出願人】

【識別番号】

594101226

【氏名又は名称】 株式会社コムラテック

【代理人】

【識別番号】

100079382

【弁理士】

【氏名又は名称】

西藤 征彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

026767

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【物件名】

委任状 1

【提出物件の特記事項】 追って補充

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 層形成用凸版

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 印刷用凸部に塗布された塗工液を被印刷体に転写し印刷するために用いる層形成用凸版であって、上記印刷用凸部が帯状に形成され、上記印刷用凸部の頂面に複数の微小突起が分布形成されていることによって、隣り合う微小突起間に、上記塗工液を保持するための溝部が形成されていることを特徴とする層形成用凸版。

【請求項2】 微小突起が円錐台状もしくは円柱状に形成され、微小突起の高さが2~50μmの範囲、微小突起の頂面の直径が5μm以上、隣り合う微小突起間の間隔が7μm以上、各印刷用凸部の頂面の幅方向に分布形成される微小突起の数が2~30個の範囲に設定されている請求項1記載の層形成用凸版。

【請求項3】 印刷用凸部の頂部に塗布された塗工液を被印刷体に転写し印刷するために用いる層形成用凸版であって、上記印刷用凸部が帯状に形成され、上記印刷用凸部の頂面に複数の微小突条が分布形成されていることによって、隣り合う微小突条間に、上記塗工液を保持するための溝部が形成されていることを特徴とする層形成用凸版。

【請求項4】 微小突条の長手方向に垂直な断面が台形もしくは長方形に形成され、微小突条の高さが $2\sim55\mu$ mの範囲、微小突条の頂面の幅が $3.5\mu$ m以上、隣り合う微小突条の間隔が $7\mu$ m以上、各印刷用凸部の頂面の幅方向に分布形成される微小突条の数が $2\sim33$ 個の範囲に設定されている請求項3記載の層形成用凸版。

【請求項5】 帯状に形成された印刷用凸部が所定の間隔で平行に配設されている請求項1~4のいずれか一項に記載の層形成用凸版。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス(以下、「有機EL」という)における有機発光層、液晶パネルにおけるカラーフィルター、ガラス基板間のシーリ



ング剤等の薄い層を印刷するために用いる層形成用凸版に関するものである。

#### [0002]

## 【従来の技術】

一般に、有機ELカラーディスプレイは、平板状のガラス基板20の表面がブラックマトリックス21で小面積にパターン化され、各小面積部分のガラス基板20の表面に陽極,有機発光層22および陰極の順で積層された積層体が形成され(図6参照:図6では上記陽極および陰極は図示せず)、この積層体を覆うようにして平板状の封止体が固定されている。そして、上記有機発光層22は、赤色(R),緑色(G),青色(B)の各色に発光するものが、各小面積部分に整然と配置されている(図6参照)。

## [0003]

また、上記有機発光層 2 2 の形成は、従来は、真空蒸着法やインクジェット法等が一般的であったが、最近では、生産効率や作業性が良好となる印刷法が提案されている。この印刷法としては、スクリーン印刷法、マイクログラビアコート法、凸版印刷法(例えば、特許文献 1 参照)があげられる。

### $[0\ 0\ 0\ 4]$

### 【特許文献1】

特開2001-155858号公報

## [0005]

### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、スクリーン印刷法は、比較的厚い印刷層の形成に用いられ、有機発光層 2 2 を効率よく発光させるために必要な 1  $\mu$  m以下の層を均一に形成することが困難である。また、マイクログラビアコート法では、金属ロールが印刷基板に損傷を与え易いため、高精細なパターンのカラーディスプレイへの対応が困難である。そこで、凸版印刷法で印刷することが考えられる。しかしながら、単に図 8 に示すような通常の凸版 R 0 を用いても、印刷される有機発光層 2 2 が薄くなり過ぎて、有機発光層 2 2 の発光効率が充分なものとなる厚みに印刷することが困難であったりすることが困難であったりする



## [0006]

このようなことは、有機発光層 2 2 の印刷だけでなく、液晶パネルにおけるカラーフィルターやガラス基板間のシーリング剤等の他の薄い層の印刷についても言えることである。

## [0007]

本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、凸版印刷法による層の形成において、その層を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができる層形成用凸版の提供をその目的とする。

## [0008]

## 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するため、本発明の層形成用凸版は、印刷用凸部に塗布された塗工液を被印刷体に転写し印刷するために用いる層形成用凸版であって、上記印刷用凸部が帯状に形成され、上記印刷用凸部の頂面に複数の微小突起が分布形成されていることによって、隣り合う微小突起間に、上記塗工液を保持するための溝部が形成されている層形成用凸版を第1の要旨とし、上記印刷用凸部の頂面に複数の微小突条が分布形成されていることによって、隣り合う微小突条間に、上記塗工液を保持するための溝部が形成されている層形成用凸版を第2の要旨とする。

## [0009]

本発明者らは、凸版印刷法による層の形成において、その層を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができるようにすべく、層形成用凸版の印刷用凸部の形状について鋭意研究を重ねた。その研究の過程で、印刷用凸部を帯状に形成し、その印刷用凸部の頂面に複数の微小突起または微小突条を分布形成すれば、隣り合う微小突起間または微小突条間に形成される溝部に塗工液が保持され、この状態で被印刷体に転写し印刷すれば、印刷された層の厚みが所望の厚みになるとともに高精細なパターンになることを見出し、本発明に到達した。

## $[0\ 0\ 1\ 0]$

## 【発明の実施の形態】

つぎに、本発明の実施の形態を図面にもとづいて詳しく説明する。

## [0011]

図1~図2は、本発明の層形成用凸版の一実施の形態を示している。この実施の形態では、層形成用凸版R1は、有機ELカラーディスプレイにおける3色(赤色、緑色、青色)の有機発光層22(図6参照)を印刷するための凸版であり、この層形成用凸版R1の表面に形成されている印刷用凸部1は、帯状に形成されて所定のピッチ(間隔)Pで平行に配設されている。そして、印刷用凸部1の頂面には、複数の微小突起2が分布形成されており、隣り合う微小突起2間には、溝部3が形成されている。一方、上記有機発光層22は、有機発光剤(塗工液)からなっており、その有機発光剤を印刷することにより形成される。このようにするため、この実施の形態では、有機発光層22を印刷する際には、隣り合う微小突起2間の溝部3に有機発光剤が保持されるようになっている。

## [0012]

より詳しく説明すると、上記有機ELカラーディスプレイにおいては、各色の有機発光層 22が帯状に形成されて所定の間隔で平行に配設されており、赤色(R),緑色(G),青色(B)の順番を繰り返して配設されている(図6参照)。一方、層形成用凸版 R 1 は、1色の有機発光層 22 の印刷に対して、1枚の層形成用凸版 R 1 が用いられる(図6参照)。このため、各色の有機発光層 22 の配設に対応して、印刷用凸部 1 が配設されている。すなわち、印刷用凸部 1 の配設ピッチ P は、各色の有機発光層 22 の配設ピッチ P 3 と一致している。また、印刷用凸部 1 の配設ピッチ P は、赤色(R),緑色(G),青色(B)の有機発光層 22 を一組とする 1 画素の幅とも一致しており、一般に、有機ELカラーディスプレイの大きさが大きい程大きくする傾向にあり、 $300~1000~\mu$  m程度の範囲の値をとる。

## [0013]

上記有機発光剤は、粘度が50~100mPa·sの範囲にあり、公知の低分子発光材料や高分子材料が用いられる。低分子発光材料としては、例えば、トリフェニルブタジエン,クマリン,ナイルレッド,オキサジアゾール誘導体等があげられる。高分子材料としては、例えば、ポリ(2ーデシルオキシー1,4ーフ

ェニレン)(DO-PPP)、ポリ〔2-(2'-エチルへキシルオキシ)-5
-メトキシ-1, 4-フェニレンビニレン〕(MEH-PPV)、ポリ〔5-メ
トキシー(2ープロパノキシサルフォニド)-1, 4ーフェニレンビニレン〕(
MPS-PPV)、ポリ〔2, 5ービス(ヘキシルオキシー1, 4ーフェニレン
)ー(1ーシアノビニレン)〕(CN-PPV)、ポリ〔2ー(2'-エチルへ
キシルオキシ)-5-メトキシー1, 4ーフェニレンー(1ーシアノビニレン)
〕(MEH-CN-PPV)、ポリ(ジオクチルフルオレン)等があげられる。
また、これらに用いる溶剤としては、例えば、シクロヘキシルベンゼン,トリクロロベンゼン,アニソール,キシレン,エチルベンゾエート,シクロヘキシルピロリドン,ブチルセロソルブ,ジクロロベンゼン,トルエン等があげられ、これらは単独もしくは2種以上混合して用いられる。混合する場合の混合比は、有機発光層22によって決定される。

## $[0\ 0\ 1\ 4]$

上記微小突起 2 の形状は、特に限定されるものではないが、円錐台状もしくは円柱状であることが好ましく(図 2 では円錐台状)、上記粘度を有する有機発光剤を用いる場合には、転写性がより良好になる点で、微小突起 2 の高さ  $H_1$  が 2 ~ 5 0  $\mu$  mの範囲、微小突起 2 の頂面の直径 D が 5  $\mu$  m以上、隣り合う微小突起 2 間の間隔  $P_1$  が 7  $\mu$  m以上、各印刷用凸部 1 の頂面の幅方向に分布形成される微小突起 2 の数が 2 ~ 3 0 個の範囲(図 2 では 3 個)に設定されていることが好ましい。

### [0015]

このような層形成用凸版R1は、例えば、つぎのようにして製造することができる。すなわち、まず、図3に示すようなネガフィルム5を準備する。このネガフィルム5は、層形成用凸版R1に対応する領域のうち、微小突起2に対応する円5aの内側部分が透明で、それ以外の部分が黒色になっているものである。そして、図4に示すように、そのネガフィルム5をガラス板6の表面に積層した後、そのネガフィルム5の表面に液状光硬化性樹脂7を一定の厚みとなるように塗布し、その液状光硬化性樹脂7からなる層の表面に透明なベースフィルム(図示せず)を積層し、そのベースフィルムの表面にガラス板8を積層する。ついで、

6/

ランプ9を用いて、上記上側のガラス板8およびベースフィルムを介して紫外線等の光を照射するとともに、下側のガラス板6,ネガフィルム5を介して紫外線等の光を照射する。これにより、上記液状光硬化性樹脂7からなる層の上面全体から入った光と、ネガフィルム5のうち透明な円5aの内側部分から入った光とが届いた部分(図4の斜線部分S)が硬化される。このとき、光が届く深さは、照射する光の強さで調節する。つぎに、上記上下のガラス板8,6,ネガフィルム5を取り除き、ネガフィルム5の黒色部分のために光が届かずに未硬化となった部分を洗浄して除去する。そして、硬化した部分を乾燥し、さらに、微小突起2の形成側に紫外線等の光を照射(後露光)することにより、細かい線等を確実に硬化させる。このようにして、図1に示すような層形成用凸版R1を製造することができる。

## [0016]

上記層形成用凸版R1の製造において、液状光硬化性樹脂7としては、特に限定されるものではなく、従来公知のものが用いられる。例えば、不飽和ポリエステル樹脂やポリブタジエン等に光重合開始剤および光増感剤や熱安定剤等を添加したもの、あるいはアクリル、ウレタン、エポキシ、ポリエステル等のプレポリマーに不飽和基を導入した不飽和樹脂に光増感剤や熱安定剤等を添加したものが用いられる。さらに、光硬化性樹脂としては、上記のような液状に限定されるものではなく、プレート状のような固体を示すものであってもよい。具体的には、液状のものとしては、APR(旭化成社製)等があげられ、固体状を示すものとしては、AFP(旭化成社製),テビスタ(帝人社製),サイレル(デュポン社製),エラスロン(東京応化社製)等があげられる。

#### $[0\ 0\ 1\ 7\ ]$

また、印刷用凸部 1 および微小突起 2 の特徴的なパターン形成には、上記ネガフィルム 5 における透明部分と黒色部分とを適宜調整することによって所望のパターンを形成することができるが、このようなネガフィルム 5 は、例えば、フィルム露光用イメージセッター(画像処理装置)等を用いて所望のパターンに形成して作製することができる。

## [0018]

そして、有機発光層22の印刷は、上記のようにして製造された層形成用凸版 R1を用いて、通常の凸版印刷法により行うことができる。すなわち、図5に示 すように、まず、印刷ロール(印刷機版胴)31,アニロックスロール32,印 刷ステージ(定盤) 33,有機発光剤供給装置34,アニロックスロール32上 の余剰な有機発光剤をかきとるドクター35を備えた印刷機を準備する。ついで 、層形成用凸版R1を印刷ロール31に装着するとともに、ブラックマトリック ス(図5では図示せず)でパターン化され電極(図示せず)が形成されたガラス 基板(被印刷体)20を印刷ステージ33に載置する。つぎに、有機発光剤供給 装置34からある色(例えば赤色)の有機発光剤をアニロックスロール32に供 給し、印刷ロール31およびアニロックスロール32を回転させる。このとき、 有機発光剤は、層形成用凸版R1の表面部において、隣り合う微小突起2間の溝 部3に保持される(図2参照)。そして、印刷ロール31の回転に同期させて、 印刷ステージ33を移動させる。このような印刷を他の2色についてもそれぞれ 同様に行う。このようにして、3色の有機発光層22を所定の位置に印刷するこ とができる。この印刷は、模式的に平面状に示すと、図6のようになっている( 図6では電極は図示せず)。

## $[0\ 0\ 1\ 9]$

そして、上記印刷は、上記層形成用凸版R1における印刷用凸部1の頂面に、 複数の微小突起2が分布形成され、隣り合う微小突起2間に、溝部3が形成され ており、その溝部3に有機発光剤が保持されるようになっているため、印刷され る有機発光層22を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパター ンに印刷することができる。

## [0020]

図1および図7は、本発明の層形成用凸版の他の実施の形態を示している。この実施の形態では、層形成用凸版R2は、印刷用凸部1の頂面に、複数の微小突条12が分布形成されており、隣り合う微小突条12間には、溝部13が形成されている。そして、上記微小突条12の長手方向は、帯状の印刷用凸部1の長手方向と平行になっている。

## [0021]

また、上記微小突条 12 の形状は、特に限定されるものではないが、その長手方向に垂直な断面が台形もしくは長方形であることが好ましく(図 7 では台形)、上記粘度を有する有機発光剤を用いる場合には、転写性がより良好になる点で、微小突条 12 の高さ $H_2$  が  $2\sim5$  5  $\mu$  mの範囲、微小突条 12 の頂面の幅Wが 3.5  $\mu$  m以上、隣り合う微小突条 12 の間隔  $P_2$  が 7  $\mu$  m以上、各印刷用凸部 1 の頂面の幅方向に分布形成される微小突条 12 の数が  $2\sim3$  3 個の範囲(図 7 では 3 個)に設定されていることが好ましい。それ以外の部分は上記実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

## [0022]

このような層形成用凸版R2は、上記実施の形態の層形成用凸版R1の製造において、ネガフィルム5(図3参照)における透明部分を上記微小突条12に対応させて帯状にすることにより製造することができる。

#### [0023]

そして、このような層形成用凸版R2を用いても、上記実施の形態と同様にして、有機発光層22を印刷することができ、その有機発光層22を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができる。

### [0024]

なお、上記各実施の形態において、層形成用凸版R1, R2を印刷ロール31 に装着する場合には、帯状の印刷用凸部1の長手方向は、転写性がより良好になる点で、印刷ロール31の周方向と一致させる(軸方向と垂直にする)ことが好ましいが、特に限定されるものではなく、他の方向でもよい。

#### [0025]

また、上記各実施の形態では、層形成用凸版 R 1, R 2 の材料として、液状光硬化性樹脂 7 を用いたが、塗工液を上記のように印刷できれば、特に限定されるものではなく、他の材料でもよい。

## [0026]

さらに、上記各実施の形態では、層形成用凸版 R 1, R 2 としては、印刷用凸部 1 の形成面とは反対面(裏面)側に、ベースフィルム層,感圧型接着剤等からなる接着剤層,金属板または合成樹脂板の順で積層されたものを用いてもよい。

このような構成の層形成用凸版 R 1, R 2 を用いることにより、カッピング現象 (層形成用凸版 R 1, R 2 の周辺領域の厚みが中央領域よりも厚く形成される現象)が生じにくくなり、結果、マージナル現象(有機発光層 2 2 の周縁部の厚みが厚くなる現象)の発生を効果的に抑制することが可能となる。

## [0027]

また、上記各実施の形態では、有機発光層 2 2 を印刷するための層形成用凸版 R 1, R 2 について説明したが、他の用途に用いてもよく、その場合には、塗工液としては、有機発光剤以外の塗工液でもよく、特に限定されるものではない。 さらに、その場合には、被印刷体も、塗工液に対応させて、ガラス板、金属箔、金属板、プラスチック板、プラスチックシート、編織物、不織布、紙等を用いてもよく、特に限定されるものではない。なかでも、転写された塗工液が吸収されにくいという点から、ガラス板、金属箔、金属板が好ましく用いられる。

## [0028]

上記各実施の形態は、本発明の層形成用凸版として、有機ELカラーディスプレイにおける有機発光層 2 2 を印刷するための凸版について説明したが、液晶パネルにおけるカラーフィルターやガラス基板間のシーリング剤等の他の薄い層を印刷するための凸版についても、同様の構成により、同様の作用・効果を奏する

## [0029]

つぎに、実施例について説明する。

[0030]

### 【実施例1】

図1に示す層形成用凸版R1を準備した。この層形成用凸版R1は、材料として液状光硬化性樹脂(旭化成社製、APR)7を用い、上記と同様にして製造した。また、この層形成用凸版R1の微小突起2等の寸法は、下記のようにした。

·微小突起2:高さH<sub>1</sub> = 5 μ m

頂面の直径D=15μm

隣り合う微小突起2間の間隔P」=27.5μm

各印刷用凸部1の頂面の幅方向に分布形成される微小突起2の数

= 3個

トータルストライプ幅= $70\mu$ m (= $27.5\times2+15$ )

・印刷用凸部 1 : 配設ピッチ P = 3 0 0 μ m

## [0031]

印刷機として、図5に示すもの(日本写真印刷機社製)を準備した。このもののアニロックスロール32は300Lピラミッド型、ニップ幅は15mmとした。また、有機発光剤は、粘度が75mPa・sのものを用いた。また、被印刷体として、ブラックマトリックス21でパターン化され電極(図示せず)が形成されたガラス基板20(図6参照)を準備した。

## [0032]

そして、これら層形成用凸版 R 1 ,印刷機,有機発光剤を用いて、図 6 に示すように、ガラス基板 2 0 の電極(図示せず)上に有機発光層 2 2 を印刷した。その結果、有機発光層 2 2 は、厚み t  $_3$  が  $_1$  2 5 0 Å、幅  $_3$  が  $_8$  0  $_\mu$  m、配設ピッチ  $_2$  か  $_3$  が  $_3$  0 0  $_\mu$  m となり、有機発光層 2 2 を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができた。

### [0033]

### 【発明の効果】

以上のように、本発明の層形成用凸版によれば、印刷用凸部が帯状に形成され、上記印刷用凸部の頂面に複数の微小突起または微小突条が分布形成されていることによって、隣り合う微小突起間または微小突条間に、上記塗工液を保持するための溝部が形成されているため、通常の凸版印刷法により印刷することにより、その印刷で形成される層を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができる。

### [0034]

特に、本発明において、微小突起が円錐台状もしくは円柱状に形成され、微小突起の高さが  $2\sim5$   $0~\mu$  mの範囲、微小突起の頂面の直径が  $5~\mu$  m以上、隣り合う微小突起間の間隔が  $7~\mu$  m以上、各印刷用凸部の頂面の幅方向に分布形成される微小突起の数が  $2\sim3$  0 個の範囲に設定されている場合には、塗工液として粘度が  $5~0\sim1$  0~0 m P a~s の範囲にある有機発光剤等を用いることに適してお

り、転写性がより良好になる。したがって、このような層形成用凸版を用いれば 、有機ELにおける有機発光層を所望の厚みに印刷することができるとともに高 精細なパターンに印刷することができる。

## [0035]

また、本発明において、微小突条の長手方向に垂直な断面が台形もしくは長方形に形成され、微小突条の高さが $2\sim55\mu$ mの範囲、微小突条の頂面の幅が $3.5\mu$ m以上、隣り合う微小突条の間隔が $7\mu$ m以上、各印刷用凸部の頂面の幅方向に分布形成される微小突条の数が $2\sim33$ 個の範囲に設定されている場合も、上記と同様に、塗工液として粘度が $50\sim100$ mPa·sの範囲にある有機発光剤等を用いることに適しており、転写性がより良好になる。したがって、このような層形成用凸版を用いれば、有機ELにおける有機発光層を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができる。

## [0036]

さらに、本発明において、帯状に形成された印刷用凸部が所定の間隔で平行に 配設されている場合には、有機ELにおける有機発光層の印刷に適したものとなっている。

## 【図面の簡単な説明】

### 【図1】

本発明の層形成用凸版の実施の形態を示す側面図である。

### 【図2】

- (a)は、本発明の層形成用凸版の一実施の形態の主要部を示す平面図であり
- (b)は、(a)のA-A断面での要部拡大断面図である。

#### 【図3】

本発明の層形成用凸版の製造に用いるネガフィルムを示す平面図である。

## 【図4】

本発明の層形成用凸版の製法を示す説明図である。

#### 【図5】

本発明の層形成用凸版を用いた有機発光層の印刷方法を示す説明図である。

## 【図6】

上記印刷方法を模式的に示す説明図である。

# 【図7】

- (a) は、本発明の層形成用凸版の他の実施の形態の主要部を示す平面図であ
- り、(b)は、(a)のB-B断面での要部拡大断面図である。

# 【図8】

従来の凸版を示す側面図である。

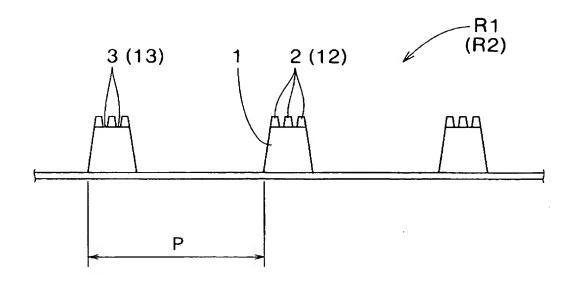
## 【符号の説明】

- R 1 層形成用凸版
- 1 印刷用凸部
- 2 微小突起
- 3 溝部

【書類名】

図面

【図1】



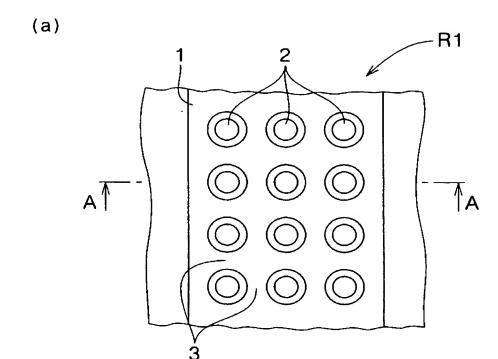
R1: 層形成用凸版

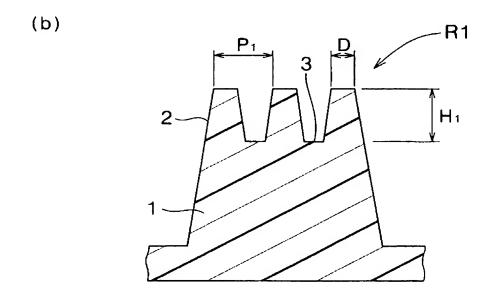
1: 印刷用凸部

2: 微小突起

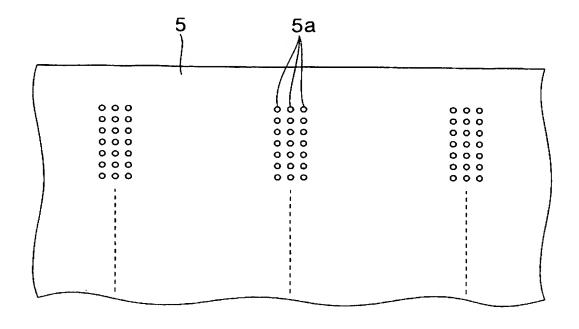
3: 溝部

【図2】

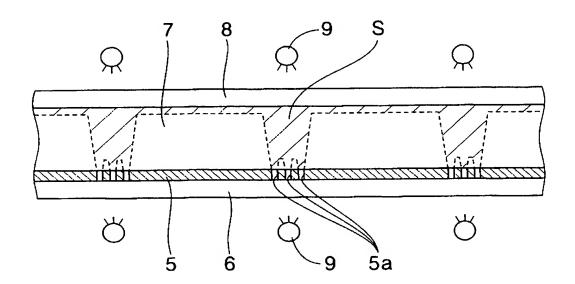




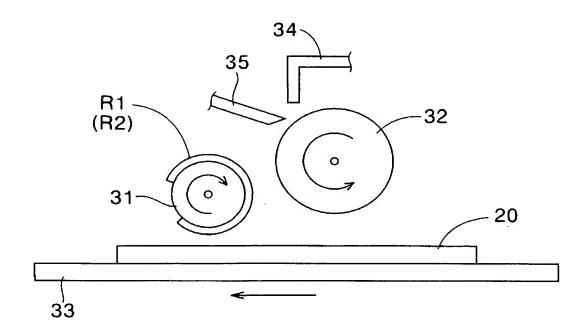
【図3】



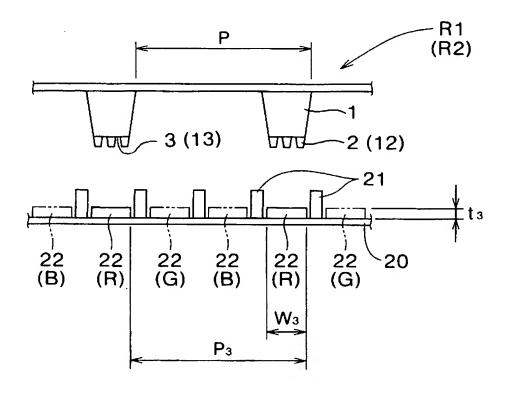
【図4】



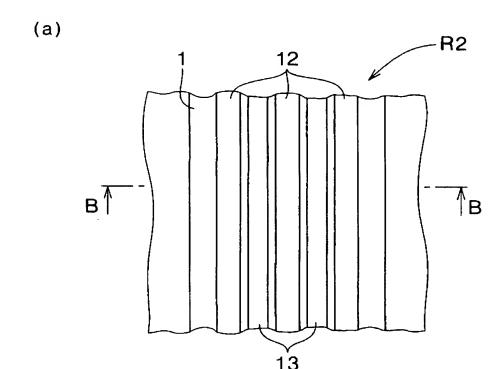
【図5】

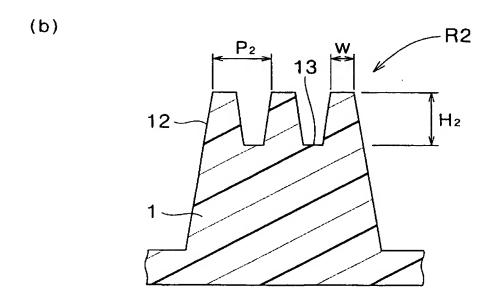


【図6】

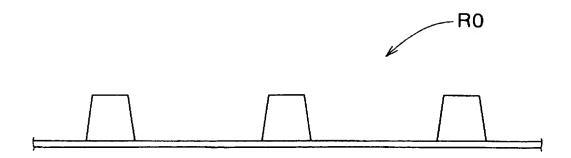


【図7】





【図8】



# 【書類名】要約書

## 【要約】

【課題】凸版印刷法による層の形成において、その層を所望の厚みに印刷することができるとともに高精細なパターンに印刷することができる層形成用凸版を提供する。

【解決手段】印刷用凸部1に塗布された塗工液を被印刷体に転写し印刷するために用いる層形成用凸版R1であって、上記印刷用凸部1が帯状に形成され、上記印刷用凸部1の頂面に複数の微小突起2が分布形成されていることによって、隣り合う微小突起2間に、上記塗工液を保持するための溝部3が形成されている。

## 【選択図】図1

# 特願2003-028614

# 出願人履歴情報

識別番号

[594101226]

 変更年月日 [変更理由] 1999年 9月29日 名称変更

住所

大阪府東大阪市高井田3番3号

氏 名 株式会社コムラテック